CLIPPEDIMAGE= JP408222682A

PAT-NO: JP408222682A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08222682 A

TITLE: LEAD FRAME AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

PUBN-DATE: August 30, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

YAMADA, JUNICHI KAMI, TOMOE SASAKI, MASARU

ASSIGNEE-INFORMATION: NAME DAINIPPON PRINTING CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP07047919

APPL-DATE: February 14, 1995

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L021/60

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a lead frame adaptable to multi-terminal design of semiconductor devices and after-process such as assembling and mounting steps by making one face of the top end of each inner lead parallel to the faces of other parts thereof and the other three faces thereof recessed.

CONSTITUTION: A lead frame 10 for resin-sealed semiconductor devices mounts a semiconductor element on inner lead tip parts 11A through bumps and electrically connects it to external circuits by outer leads 12 integrated with inner leads 11. The tip part 11A is thinner than other parts of the frame 10 and nearly rectangular in cross-section. One face of the

part 11A is parallel to other parts faces of the frame 10 and other three faces of the lead 11 are made recessed.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO

(19) [[木田松芥介 (JP)] (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出職公民委号

特開平8-222682

(43)公寓日 平成8年(1996)8月30日

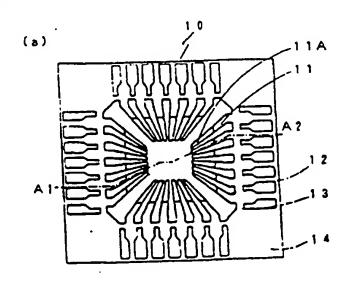
(51) IntCl.* HO1L 23/50	銀別配号)	广内整理番号	F 1 H 0 1 L	23/50	技術 投 示箇所 U A
21/6			21/60		3 1 1 R
			बल जा है।	oge of More	· Surference の TT /C・/ PC)
(21) 出頭番号			(71)出風	大日本「	印刷株式会社
(22) 山瀬日	平成7年(1995)2	月14日	(72) 発明	は 田山 音 東京都!	所指区市谷加賀町一丁月1番1号 字一 所宿区市谷加賀町一丁日1番1号 印刷株式会社内
			(72)免野	火坑都	江 新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 印剧株式会社内
			(72)発野	者 佐々木 東京都	
			(74)代理		小內 淬关

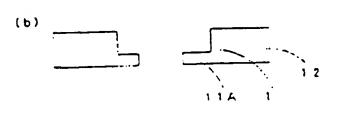
(54) 【完明の名称】 リードフレームおよびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 半導体装置の多端子化に対応でき、且つ。ア センプリ工程や実装工程等の後工程にも対応できる高積 細なリードフレームを提供する。

【積成】 半導体素子をバンプを介してインサーリード 先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設し たアウターリードにより半導体素子と外部回路とを電気 的に接続する、樹脂封止型半導体装置用リードフレーム であって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形で あり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの 他の5面は凹状に形成されている





02/19/2003. EAST Version: 1.65.6 11

【特許加非の配理】

【語求項1】 半導体系子をパンプを介してインナーリ ード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延 設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを 電気的に接続する。樹脂対正型半導体装置用リードフレ ームであって、インナーリード先端部は、板厚がリード フレームの他の部分の板厚よりも落く、断面形状が略方 形であり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリー ドフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリー ドの他の3面は凹状に形成されていることを特徴とする リードフレーム。

1

[三字形で] 単語性表示を(2) つかなり マイッキーリ ード光端部に搭載し、インナーリートに一体となって延 殺したアウターリードにより半時体発子と外部回路とを **電気的に接続する、閉胎月止型半導体装置用リードフレ** 一ムであって、半導体素子をパンプを介して搭蔵するイ ンナーリード先端部は、板厚をリードフレームの他の部 分の板厚よりも落く、断面形状が略方形であり、前記イ ンナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分 の面に平行で、前記インナーリードの他の3面は凹状に 形成されていることを特徴とするリードフレームをエッ チングプロセスによって作製する方法であって、少なく とし恥に、

- (A) リードフレーム素材の両面に感光性レジストを譲 布する工程。
- (B) 前記リードフレーム発材に対し、一方の面は、少 なくとも半導体素子をパンプを介して搭載するインサー リード先端部形成領域において平坦状に腐蝕するための パターンが形成されたパターン版にて、他方の面は、イ ンナーリード先端部形状を形成するためのパターンが形 30 成されたパターン板にて、それぞれ、感光性レジストを **מ光して、所定形状の間口部を持つレジストパターンを** 形成する1程。
- (C) 少なくとも、インサーリード先端部形状を形成す。 るための、所定形状の間口部をもつレジストパターンが 形成された面側かり場色液による第一のエッチング加工 を行い、腐価されたインサーリード先端部形成領域にお いて、所定量だけエッチング加工して止める工程、
- (1) インナーリード先端部形状を形成するためのパタ ーンが形成された面側の腐蝕された部分に、耐エッチン 40 グ性のあるエッチング抵抗層を埋め込む工程。
- (主) 平坦状に増陸するためのパターンが形成された面 側がら、腐蝕液による第二のエッチング加工を行い貫通 させて、インナーリート先端部を形成する工程、
- (F)上記エッチング抵抗層、レジスト膜を利能し、流 浄する工程、を含むことを特徴とするリートフレームの 製造方法

【论明的证据会议明】

介してインナーリード先端部に搭数するための問賠月止 即半導体装置用リードフレームとその製造方法に関す る。特に、フリップチップ法により半時体命子をインナ ーリード先端部に指数するためのリードフレームに関す る.

[0002]

【従来の技術】従来より用いられている閉胎月止型の半 遊体装置 (プラスチックッードフレームパッケージ) は、一般に図6(a)に示されるような構造であり、半 専体装置もCIは、半導体素子を4.2%ニッグルー鉄合金 零からなるリードフレームに搭載した後に、樹脂ららに とり付けていた。ケージレーでもので、東路住所でんと の記憶パットのらに対応できる数のインナーリートのう を必要とするものである。そして、半時体架子も1を指 战するダイバッド部6.2や周囲の回路との電気的接続を 行うためのアウターリード部64、アウターリード部6 4に一体となったインナーリード部63. 該インナーリ 一ド部63の先端部と半導体第子61の電極パッドらら とを電気的に接続するためのワイヤ67、半時体系でも 1を封止して外界からの応力、汚染から守る樹脂も5等 からなっている。このようなリードフレールを利用した 樹脂封止型の半導体装冠(プラスチックリードフレーム パッケージ)においても、電子展器の軽落短小化の時流 と半導体素子の高葉積化に任い、小型薄型化かつ電極端 子の増大化が顕著で、その結果、団脂対比型半導体装 面、特にQFP (Quad Flat Packag e) 及UTQEP (Thin Quad Flat P ackake)等では、リードの多ピン化が著しくなっ てきた。上記の半導体装置に用いられるリードフレーム は、微細なものはフオトリソクラフィー技術を用いたエ ッチング加工方法により作製され、繊細でないものはプ レスによる加工方法による作品されるのが一般的であっ たが、このような半導体装置の多ピン化に伴い、リード フレームにおいても、インサーリード部先端の畝細化が 進み、微細なものに対しては、プレスによる打ち抜き加 工によらず、リードフレーム部材の板厚がり、25mm 松皮のものを用い、エッチング加工で対応してきた。こ のエッチング加工方法の工程について以下、図5に基づ いて簡単に述べておく。光ず、据合金もしくは4.2%に ッケルー鉄合金からなる厚きり、25mm程度の深板 (リードフレーニ素材51)を上分洗浄(図5(a)) した後、夏クロム酸カリウムを感光材とした水溶性カゼ インレジスト等のフオトレジストラ2を該落枚の両表面 に均一に連布する。((国5(1)))

次いで、所定のハターンが形成されたマスクを介して高 圧虫銀灯でレジスト部を露光した後、所定の現像液で該 感光性レジストを現像して(区5(+))。レンストバ ター:ちょう手腕し、硬股制理、洗浄処理等を必要に応 【後葉】、門用・佐】も はおし、すない 数子を合い さましゆしょ 2025 でして、1 子にている状 (リード 2) 一におり 51) に吹き付け所定の寸法形状にエッチングも、貫通

させる。(図5(d)) 次いで、レジスト膜を刺腺処理し(145(c))、洗剤 後、所望のリードフレームを得て、エッチング加工工程 を終了する。このように、エッチング加工等によって作 望されたリードフレームは、更に、所定のエリアに飛入 ッキ等が施される。次いで、洗浄、乾燥等の処理を経 て、インナーリード部を固定用の接着剤付きポリイミド テープにてテーピング処理したり、必要に応じて所定の 旦タブ吊りパーを曲げ加工し、ダイパッド部をダウンセー10 ットする処理を行う。しかし、エッチング加工方法にお いずけ、エルイト がほけ 上方 四部(一切布)で切ったいせい の他に枚編(m) 方向にも進むため、その微細化加工に も限度があるのが一般的で、135に示すように、リード フレーム発材の両面からエッチングするため、ラインア ンドスペース形状の場合、ライン間隔の加工限度幅は、 板厚の50~100%程度と言われている。ス、リード フレームの後工程等のアウターリードの強度を考えた場 合、一般的には、その板度は約0.125mm以上必要 とされている。この為、図ラに示すようなエッチング加。20 工方法の場合、リードフレームの板厚をり、15 n m ~ O. 125mm程度まで薄くすることにより、ワイヤボ ンデイングのための平坦幅が少なくとも7()~80µm 必要であることより、0.165mmピッチ程度の鼠組 なインナーリード部先端のエッチングによる加工を迫成 してきたが、これが限度とされていた。

【0003】しかしながら、近年、閉胎対止関半導体装 望は、小パッケージでは、電極端下であるインナーリー ドのピッチがり、165mmピッチを経て、既にり、1 5~U、13mmピッチまでの狭ピッチ化要求がでてき た事と、エッチング加工において、リード部内の板厚を 額した場合には、アセンブリエ程や実装工程といった後 工程におけるアウターリードの確度確保が能しいという 点から、単にリード部材の板厚を落くしてエッチング加 工を行う方法にも限界が出てきた。

【0004】これに対応する方法として、アウターリー ドの佐皮を確保したまま開組化を行う方法で、インサー リード部分をパープエッチングもしてはフレスにより意 くしてエッチング加工を行う方法が提案されている。し かし、プレスにより置くしてエッチング加工をおこなう。40 場合には、後工程においての特度が不足する(例えば、 めっきエリアの甲沿性)、ボンディング、モールディン グ時のプランプに必要なインナーリードの中JB性、寸点 精度が確保されない。製版をご度行なわらげればならな い等製造工程が複雑になる。活問題内が多くある。そし て、インナーリート部分をパーフェッチ、グにより造く してエッチング加工を行う方法の場合にも、智販を立成 行なました状態であず、福彦主持が攻策で、ふるい。間 題がた。「いっと、実用をはは、それで、」 我机 "一个

【0005】一方、樹脂封正型半導体装置の多端子化に 対応すべく、上記のリードフレールを用いて半導体も子 の端子部とリートフレームのインナーリード先端部とを ワイヤボンデイングする方法とは異なる、半導体素学を パンプを介して外部回路と接続するための専体上に搭載 するフリップチップ法が提案されている。この方法は、 一般には図りに示すように、セラミック材料よりなる基 板73上に配線(インナーリード)72を配し、その配 線(インナーリード)72の電極部(インナーリード先 端部)72A上に半導体素子70をパンプ71を介して 搭載するものである。しかしながら、この方法の場合。 性眼部下午,双型那个大工的时,但这样用下了的多边地 部で2Aとを連ね合わせて接続する時にバンプで1が軍 極部72人よりズレでしまい、電気的接続がうまくいか ないという問題点があり、このフリップチップ法によ り、リードフレームのインナーリード先端部に半時体系 子を搭成した、樹脂対止型半導体装置も考えられたが、 特に高額細なリードフレームを用いたものは実用に至っ ていない。

[0006]

【発明が解決しよっとする課題】このように、樹脂財正 型半時体装置の多端子化に対応でき、且つ、アセンブリ 工程や実装工程等の後工程にも対応できるリードフレー ムが求められていた。本発明は、このような状況のも と、半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、後工程に も対応できる高精細なリードフレームを提供しようとす るものであり、、人、そのような高量細なリードフレー ムの製造方法を提供しようとするものである。

[0007]

【認題を解決するための手段】木発明のリードフレーム は、事業体系子をバンプを介してインナーリード先端部 に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウ ターリートにより半導体素子と外部回路とを電気的に接 統する。樹脂月出型半導体装置用リードフレームであっ て、インナーリート先端部は、板厚がリードフレームの 他の部分の板厚よりも落く、断面形状が略力形であり、 且つ、該インサーリード先端部の1面はリードフレーム の他の部分の面に平行で、前記インサーリードの他の3 面は凹状に形成されていることを特徴とするものであ る、また、不全明のリードフレームの製造方法は、半近 体架子をパンプを介してインナーリード先端部に搭載 し、インドーリートに一体となって延設したアウターリ ードにより主導体系子と外部回路とを電気的に接続す。 る。樹脂料は整半液体装置用リードフレームであって、 半時休却子 シバングを 立して 招載するインナーリード先 質部は、投資チャートでレースの他の部分の板度よりも 済く、関節単紀が成方形であり、前記インナーリード先 mano face (File) としていめる部分の面に無行し、 ニョン のEmicaPDE 単級されている しょおよう エスロー・コレースをエットングフレッス

によって作製する方法であって、少なくともIRIC。 (A) リードフレーム記引の両面に感光性レジストをす 布する工程。(B)前記リードフレーム素材に対し、一 方の面は、少なくとも半導体素子をハンプを介して搭載 するインナーリード先端部形成領域において平坦基に原 **仲するため20パターンが形成されたパターン版にて、他** 方の面は、インナーリード先端部形状を形成するための パターンが形成されたパターン版にて、それぞれ、恩光 性レジストを露光して、所定形状の開口部を持つレジス トパターンを形成する工程、(C) 少なくとも、インナ 10 ーリード先端部形状を形成するための。所定形状の間目 かわり としてコトリアといることのはかかべく 一面間のためかかん による第一のエッチング加丁を行い、地色されたインナ ーリード先端部形成領域において、所定量だけエッチン グ加工して止める工程、(D)インナーリード先端部形 状を形成するためのパターンが形成された面側の腐蝕さ れた部分に、耐エッチング性のあるエッチング低抗層を 埋め込む工程。(E)平坦状に筋能するためのパターン が形成された面側から、原蝕液による第三のエッチング る工程、(F)上記エッチング抵抗層。レジスト膜を剥 離し、洗浄する工程、を含むことを特徴とするものであ る。尚、上記において、平坦状に腐蝕するとは、リード プレーム素材の一方の面から、腐食を行う際に、腐食に よる形成面(腐煙面)を略平坦状(ベタ状)としながら 腐食することであり、平坦状に腐蝕つづけることによ り、既に形成されているインサーリード先端部形成のた めのレジストパターンが形成されている面の腐蝕部の穴: 部と貫通させて、インナーリード先端部を形成する。 ーリード側にペこんだ凹状であることを意味する。

【0008】本産明のリードフレースの製造方法は、下 媒体装置の多端子化に対応したエッチングプロセスによ る加工方法であり、第一のエッチング加工により、少な くとも、インボーリード先端部形状を形成するための。 所定形状の間口部をもつレジストパターンが形成された 面側の腐蝕されたインナーリード先端部形成領域に、イ ンナーリード 光端部の(平面的な意味での)外形形状を 実質的に形成してしまうものである。したがって、第一 のエッチング加工において、所定量だけエッチング加工。40 して止めるとは、インナーリード先端部の外形形状を定 質的に形成できる星のエッチング加工でとめるという心 味である。そして、第一のエッチング加工により版例形 成された。インサーリート先端部形状を形成するためご パターンが形成された面側の胎煙された部分に、耐工。 チング作のあるエッチング抵抗層を埋め込むことによ り、第一のエッチング工程によって形成されている。 サーリート等端部形状を保むさせる。 ・印状に接触する ためにスター、同時間が長たmillionには、原他派に、 み第三のエット タかまをわい インドン・デルト間を

関している。尚、第一のエッチング工程において、平坦 状に複雑するためのパターンが形成された面観がらも始 触を行い、即ちリードフレーム素材の両面から内触を行 う、図4に示す方法の方が、インナーリート先端部形状 を形成するための、所定形状の間口部をもつレジストバ ターンが形成された面側からのみ腐蝕を行う場合より も、エッチング加工時間は短縮され、作業上メリットが おる。

[0009]

1 1 1

【作用】本発明のリードフレームは、上記のような構成 にすることにより、半時体素子をパンプを介してインナ and the first sentence on the many primary of the best of an exclusive of ドラレームにおいて、半導体装置作製の後工程にも対応 てきる、高精細なリードプレームの提供を可能としてい るものであり、結果として半導体装置の一層の多端子化 を可能としている。詳しくは、半導体案子をパンプを介 して搭載するインナーリード先端部のみをリードフレー **小素材の板厚より落くしてしていることにより、リード** プレーム全体の強度を、全体がリードプレーム素材の板 加工を行い異価させて、インナーリード先端部を形成す。20 厚の場合とはほおなじ強度に保ちながら、インナーリー ド部の微細加工を可能としている。半導体素子をバンプ を介して搭載するインナーリード先端部のパンプとの提 統面が凹状になっていることにより、パンプ接続時にお ける位置ズレが発生してもパンプと前記接続面とが電気 的接続を行い易くしている。そして、パンプとの接続面 を凹状としてパンプとの接続面を挟む2面を凹状として いることにより、変形しにくいものとしている。また、 **本範囲のリードフレースの製造方法は、このような構成** にすることにより、半導体素子をパンプを介して揺れず 又、上記において、凹状に形成されているとは、インサー約。るインナーリード先端部の素子搭載面を凹状として、該 **若予搭載面を挟む両面を凹状に形成した、上記本を明む** リードフレームの製造を可能にするものである。そし て、第一のエッチング加工後、インサーリード先端部形 状を形成するためのパターンが形成された面側の搭触さ れた部分に耐エッチング性のあるエッチング抵抗療を埋 め込んだ後に、第二のエッチング加工を行うことによ り、インナーリード先端部の加工は、素材自体の厚さよ り薄い、薄肉部を外形加工することとなり、繊細加工が 可能となる。そして、板厚を全体的に薄くせず、半海体 素子をパンプを介して搭載するインサーリード先端部形 成領域のみを薄くして加工する器、加工時には、板厚を

[0010]

強固少ものとしている。

【項紙例】 4.発明のリートプレースの現施例を図じる。 学説明する。図1は本実施例リートフレーハの平面IAT 赤り [4] (6) はへ1 /2における町面図で、図2 ションがよび図よりいとは主義体表でを搭載した場合の 公益, 1996的[45] (14) (14) (15) (42) (16) (16) 20 万年 1 日本 1921年 1931年 1日本 1日本 1日本 1日本 1日本

全体的に薄くした場合と比べリードフレーム素材全体を

中、10はリートフレーム、11はインナーリード、1 1Aはインナーリート先端部、12はアウターリート 13はダムパー、14はフレーム部を示している。 小犬 能例のリードフレームは、図1(a)に示すように、年 導体素子をパンプを介して搭載するための間向のインサ ーリード先端部1 1 Aを有するインナーリード 1 1 と、 該インナーリード11と一体となって連結された外部回 路と接続するためのアウターリード12、関胎対正の原 の出版の提出を防ぐためのダムパー13等を有するもの で、4.2%ニッケルー抗合金を維材とした。一体もので ある。インナーリード先端部11人の呼ぎは40ヵm ノンオーリードキ ぬかしし 4 世界 のいきほう こしき いっ で、発度的には後半型に充分削えるものとなっている。 インナーリードビッチはり、12mmと、146(3)に 示す半導体装置に用いられている従来のワイヤボンデイ ングを用いた多ピン (小ピッチ) のリードフレームと比 べて、狭いビッチである。本実施例のリードフレー人の インナーリード先端部11Aは、断面が図2(c)、図 2(d)に示すように、半時休君子搭載面配と半時休若 子搭載面を挟む両側の面を凹状に形成している。半時体 20 素子搭載面側が凹状であることによりバンプ部がインナ ーリード先端部11人の面内に乗り易く、位置スレが企 生してもパンプと先端面が接続し易い形状である。イン ナーリード先端部11人の3面を凹板にしていることに より、低級的にも強いものとしている。

【0011】本実施圏のリードフレームを用いた樹脂月 **止型の半導体装置の作製には、半導体素 (の端子部との**) 接続にワイヤホンデイングを行わず、バンプによる接続 を行うものであるが、 樹脂の月止、タスパーの切除等の ポンデイング接続を施した半海休装置と同じ処理で行う ことができる。図6(6)は、本実施例リードフレーム を用いた問點対止型半時体装置の複略構成を示した凹面 倒である。

【0012】木孔明のリートフレームの製造方法の実施 例を以下、国にそって説明する。国本は本在明の実施所 ードフレームの製造方法を示すための。半導体業子をバ ンプを介して挑戦するシナーリード先端部を含む要部に おける各工程凹面図であり、ここで作製されるリードラ レームを示す平面図である[43 (3)の[0]-[0]2部の 40 断面部についての製造工程図である。図4中、41はリ ードフレームお材、42A、42Bはレジストパター ン、4.3は第一の用口部、4.1は第二の用口部、4.5は 第一の凹部、10は第三の凹部、47は平坦状面、48 はエッチング抵抗原、19はインナーリード先端部を示 す。先ず、42%ニッケル、鉄合金がら切り、原本が、 1.5 mmのリートフレーム素材(1.1)の両面に、重念 ロム酸カリウンを見光網とした水溶性がセインレジスト 全球布制套管 海南大小学一个概念用心。 网络用品 " 新の金牌は2017年 新のの間は1日本ものは、大学では、

ターン42A、42日を形成した。(144(a)) 第一の側口部4.3は、後のエッチング加工においてリー ドフレーム素材41をこの側口部からベク状に関係する ためのもので、レジストの第二の間口部44は、リード フレームの半導体系子をパンプを介して搭載するインサ ーリード先端部の形状を形成するためのものである。第 一の開口部43は、少なくともリードフレーム41のシ ナーリード先端部形成領域を含むが、後工程において、 デービングの工程や、リードフレームを固定するクラン 10 プエ程で、ベタ状に関煙され部分的に薄くなった部分と の段差が邪風になる場合があるので、エッチングを行う ナルプロストナーリード表 空の過程的 しきんどびがっかげ 大さめにとる必要がある。広いで、液温57~C、濃度 48Bel の塩化第二鉄溶液を用いて、スプレー圧2. 5kg/cmi にて、レジストパターンが形成されたり ードフレーム若材41の両面をエッチングし、ベタ状 (平坦状) に腐蝕された第一の凹部45の深されがリー ドフレーム部材の1~3に達した時点でエッチングを止 めた。(144(11))

この段階で、104(e)に示すインナーリード先端部4 9部の(平面的な意味での)外形形状が実質的に作られ ている。上記第1回目のエッチングにおいては、リード フレーム素材本人の面面から同時にエッチングを行った が、必ずしも両面から同時にエッチングする必要はな い。少なくとも、インナーリード先端部形状を形成する ための、所定形状の間口部をもつレジストパターン42 口が形成された面側から内蝕派によるエッチング加工を 行い、腐価されたインサーリード先端部形成的域におい て、所定量エッチング加工し止めることができれば良 処理は、基本的に通常のリードフレームを用いてワイヤーの「い」本実施例のように、第 1 回目のエッチングにおいて リードフレーム石材4.1の画面から同時にエッチングす る理由は、両面からエッチングすることにより、役迹す る第2回目のエッチング時間を開始するためで、レジス トパターン42日側からのみの片面エッチングの場合と 比べ、第1回日エッチングと第2回日エッチングのトー タル時間が組織される。次いで、第二の間口部44側の 腐蝕された第二の凹部4.6 にエッチング抵抗層4.8 とし ての耐エッチング性のあるホットメルト型ワックス(サ ・インクデエック社製の版ワックス、型番MR WB 6) を、ダイコータを出いて、独布し、ベタ状(平坦 (机)に腐蝕された第二の凹部するに埋め込んだ。レジス

> れた状態とした。(図1(・)) エッチンク抵抗関イドを、レジストバダーンオコロ1金 面に使布する必要はないが、第二の凹部はもを含む一部 にのみ集布することは対し内に、図(1) () に示すよう に、第二の凹部はらとともは、第二の中に部立(唐全面 にエッチングは抗原すべるは布した。お月絶例で使用して たなっず」が抵抗層(8/1)でルカリ、電型というから 公路基础。基本的Const. 2. 多级Cont. 公路(Const.)

トパターン42B上し該エッナング抵抗層48に本布さ

ング時にある程度の素軟性のあるものが、好ましく、特 に、上記ワックスに限定されず、いて硬化型のものでも 良い。このようにエッチンク抵抗層48をインナーリー 下先端部の形状を形成するためのパターンが形成された 面碼の腐蝕された第二の凹部46に埋め込むことによ り、後工程でのエッチング時に第二の四部4.6が現録さ れて大きくならないようにしているとともに、高精細な エッチング加工に対しての機械的な強度補強をしてお り、スプレー圧を高く(2.5kg/cm²)とするこ とができ、これによりエッチングが深さ方向に進行し易 10 すくなる。この後、ヘク状(平坦状)に腐蝕された第一 context 5 形成面側がたリードラレー人型材は1をデー ナングし、買過させ、インナーリート先端部49を形成

0

した。(図4(d)) この際、インナーリード先端部のエッチング形成面49 Sはインナーリード原にへこんだ凹状になる。また、先 の第1回目のエッチング加工にて作製された。エッチン グ形成而495を挟む2面もインナーリード側にへこん だ凹状である。次いで、洗浄、エッチング抵抗層4.8の 除去、レジスト膜(レジストパターン42A、42B) の除去を行い、インナーリード先端部4.9が微細加工さ れた図4(a)に示すリードフレームを得た。エッチン グ抵抗暦48とレジスト膜(レジストパターン42A、 428)の除去は水酸化ナトリウム水溶液により溶解除 去した。

【0013】尚、上記実施圏においては、エッチング加 工にて、図3(a)に示ように、インナーリード先端部 から終体部15を延設し、インナーリート先端部同士を 繋げた形状にして形成したものを得て、皆体部15をプ レス等によりUIIIS除去して図1(a)に示す形状を得 る。図3(a)に示すしのを切断し、図1に示す形状に する際には、図3(b)に示すように、通常、補強のた めポリイミドデープを使用する。図3(1)の状態で、 プレス等により遅休部15を切断除去し、図2(a)。 図2(h)に示すように半導体架子20をインナーリー 下光端部11Aにバンプ21を介して掲載した後、図6 (a) に示すワイヤボンデイング接続のものと同様に、 樹脂料止をするが、半導体系学は、テープをつけた状態 のままで、図り(り)のように搭載され、そのまま出版 船封止される。

【0014】尚、不り出によるインナーリード先端部4 9の試細化加工は、第二の凹部46の形状と、最終的に 得られるインボーリート先端部の厚さしに左右されるも ので、例えば、板厚(シラリルmまで薄くすると、図4 (+) に示す。平田福等を100万mとして、インサー サード 先端部ピッチャラコ)、1.5 mmまで微細加工可能 となる。祝原しをうけらい程度まで漢くし、平坦福州を テロカ m程度とよると、インサールード 先端部に、土戸 変の (主主) 「程度」 (現代) 1、2011年1月2日で名から株です。 半出版人のような政策とは、1、第二の一年人の問題としました。

pは更に狭いビッチまで作製が可能となる。

[0015] 【発明の効果】本発明のリードフレームは、上記のよう に、半導体素子をバンプを介してインナーリード先端部 に搭数する、樹脂対正型半導体装置に用いられるリード フレームにおいて、バンプとパンプを搭載するインナー リード先端部との位置ズレが起きても、電気的接続がし 易いものの提供を可能とするものであり、且つ、エッチ ング加工にてインナーリード先端部の微細加工が可能な 構造としている。又、本発明のリードフレームの製造方 法は、半導体装置の多端子化に伴う、リードフレー人の インナーリード先端部の外セッチ化。簡細化に特理で さ、且つ、牛痔体装置作製のためのアセンフリエ程や実 英工程等の接工程にも対応できる、上記4分別のリード フレームの製造を可能とするものである。結局、水発明 は、半導体装置用のリードフレームで、半導体装置の多 端子化対応でき、且つ、半導体装置作製の後工程にも対 心できる。高精細なリードフレームを提供することを可

【図面の簡単な説明】

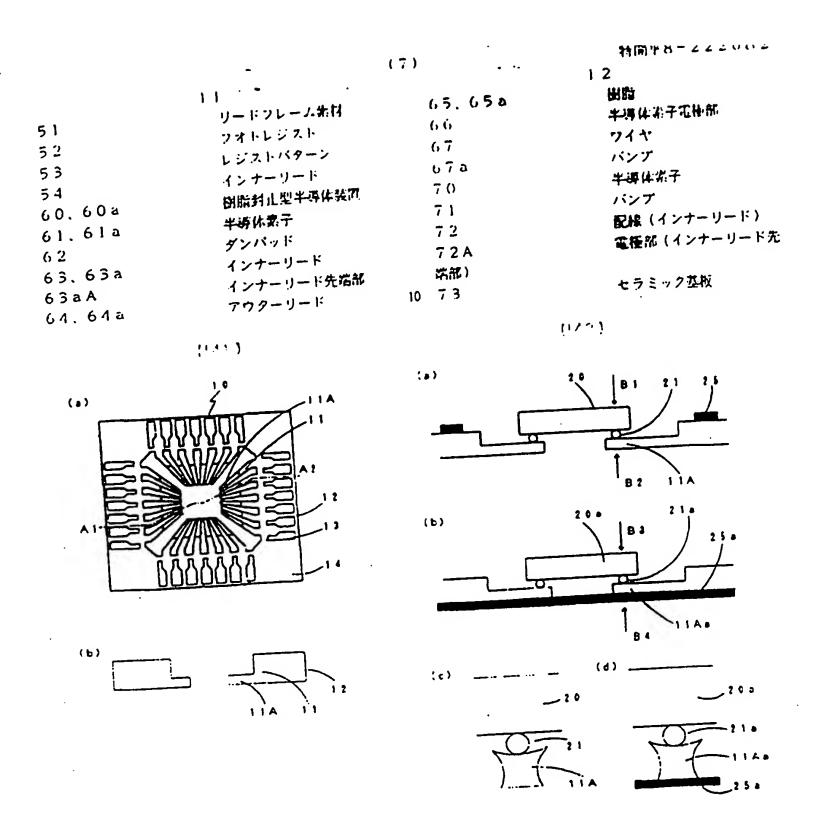
能としている。

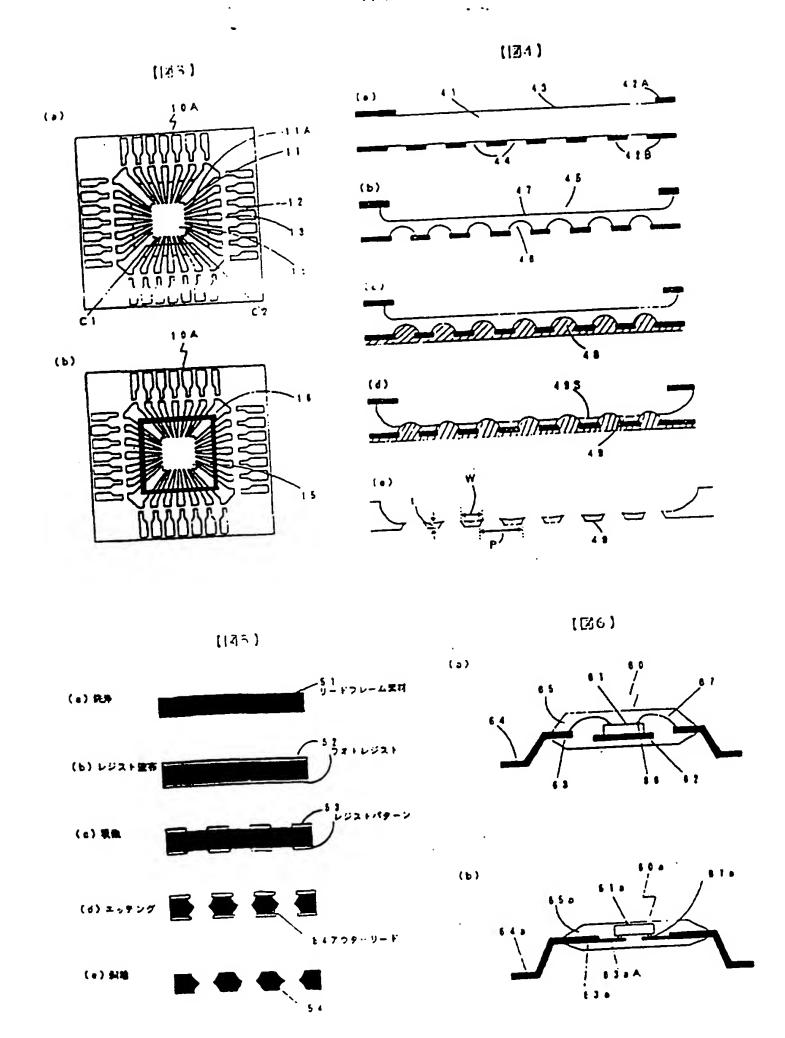
- 【図1】実施例のリードフレーム
- 【図2】実施圏のリードフレームを説明するための図
- 【図3】エッチング後のリードフレームの形状等を説明 するための図
- 【1734】 本発明実施側のリードフレースの製造工程図
- 【図5】従来のリードフレー人のエッチング製造工程を 説明するための図
- 【196】 出版对正型半连体装置图
- 【図7】従来のフリップチップはを説明するための図

【符号の説明】

(444)0.766777	リードフレーム
10	インナーリード
1 1	
111	インナーリード 先端部
1 2	アウターリード
1 3	ダムバー
1.4	フレーム部
- '	连体
15	テープ
16	半條体黑子
20.20a	バンブ
21.21a	
25, 25 a	テーケ
1 1	リードフレーム素材
428, 426	レジストパターン
	数…の間日割
1.3	第二の間(1部)
1 -1	第一の門部
15	
1 0	神二の回訳
1.7	十1011年
	医多牙炎 医机械抗抗
	インザーリート先輩部
ije i sa i i sa i sa i sa i sa i sa i sa i	

40





5 - - 0003. EAST Version: 1.03.0002

(147)

